Principles and Application of DSC

2014. 06. 02

Gyeong Ae Lee
UNIST Central Research Facilities (UCRF)





장비 이용 수칙 및 장비 상태 확인

UCRF 홈페이지 장비 예약 캘린더 위 공지 사항 항상 확인!!

Calibration중(11.12~11.14)

Cell 내에서 샘플의 decomposition, sublimation.. 금지입니다.

Volatile물질 다룰 때 장비관리자에게 미리 말씀해 주세요. 불이행시 장비이용불가

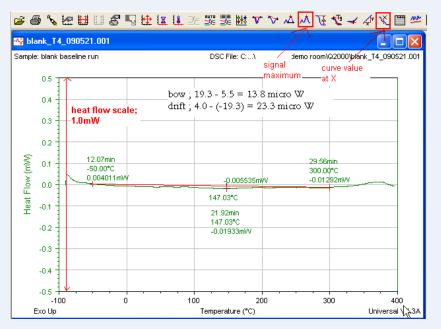
Calibration temp range: -80~400°C (2013.10.16 기준)

Baseline drift: 0.2554mW (2013.10.17 기준)

1. 매달 두번째 화, 수, 목요일(all night)은 장비 Calibration(약 3일 소요)으로 예약하실 수 없습니다.

(홈페이지에 예약해도 사용불가_calib 도중에 측정을 하면 calib가 더 길어질 수 있습니다.)

- 2. Self user 교육을 받으신 분은 충분히 연습(self user 권한 있는 분과 동행) 후, test를 위해 장비 담당자에게 연락주세요.
- 3. Self user가 아닌 분들의 장비 사용을 금지합니다.(잦은 고장의 원인이 됩니다.)
- 4. 장비에 어떤 문제가 있는 것으로 의심되면 꼭 장비담당자에게 연락부탁드립니다.^^(4163)



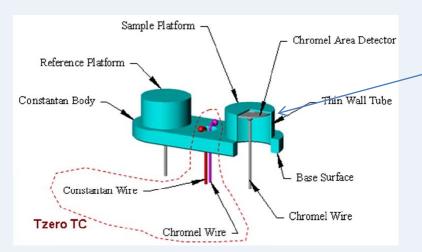
Drift; 해당 온도 범위에서 최고 수치와 최저 수치의 차이

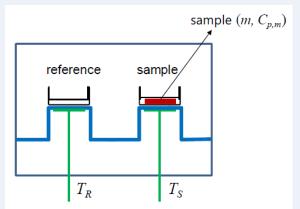


DSC Cell의 구조와 온도 측정

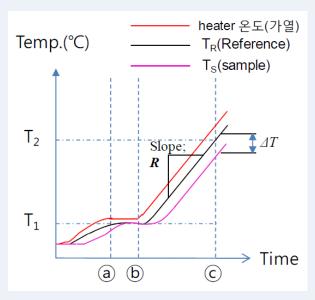
DSC

- Differential Scanning Calorimetry
- 물질의 전이 현상과 관련된 Heat flow을 시간과 온도의 함수로 측정











DSC의 기초방정식

$$q = \frac{dH}{dt} = \frac{T_R - T_S}{R} = \frac{-\Delta T}{R}$$

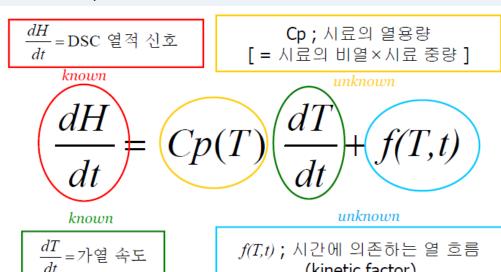
- DSC의 지배방정식

Isobarric heat capacity

$$C_p \equiv \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T) dT$$

$$\Delta H = \int_{T_0}^{T_2} C_p(T) dT \qquad C_p(T) = a + bT + cT^2$$



(kinetic factor)

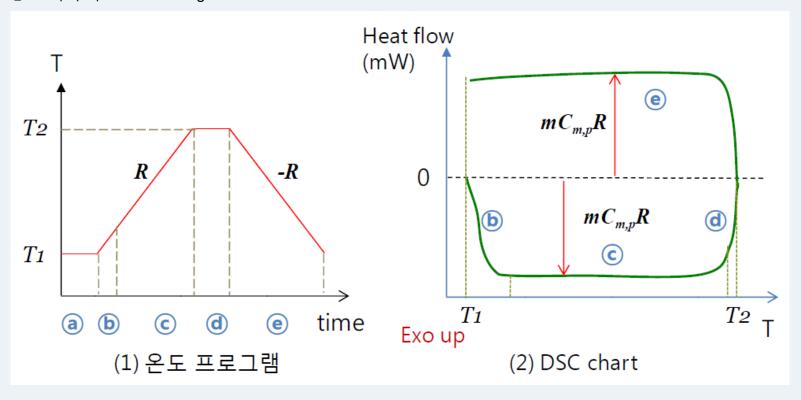
$$\frac{dH}{dt} = mC_{p, m}(T)R$$



Method & signal

Method & Signal

- @ T1에서 isothermal
- ⓑ ⓒ T2까지 가열 속도 R로 ramp
- ⓓ T2에서 충분한 시간 동안 isothermal
- @ T1까지 속도 R로 cooling





Performance & Applications

Performance

- Temperature Range Ambient to 725 °C With cooling accessories -90 to 725 °C
- Baseline Curvature (Tzero; -50 to 300 °C) 10 μW

Applications

- Glass transition
- Stress relaxation
- Melting points & boiling points
- Crystallization time & temperature
- Percent crystallinity
- Heats of fusion and reaction
- Specific heat
- Oxidative stability
- Rate of cure
- Degree of cure
- Reaction kinetics
- Purity
- Thermal stability
- Sublimation



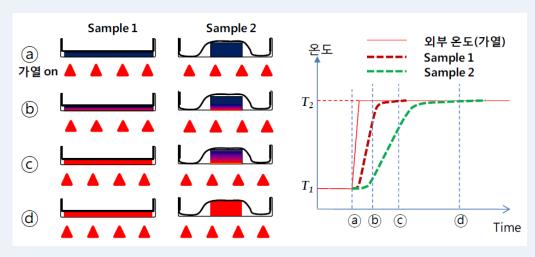
Sample preparation

Sampling

- Powder, film, liquid
- Thermal history문제로 시료의 변형을 최소화하며 잘라야 함



 측정 도중에 heat flow 값이 1.0~10mW 변하도록 양을 조절 (시료 중량을 최소로 하는 것이 best)

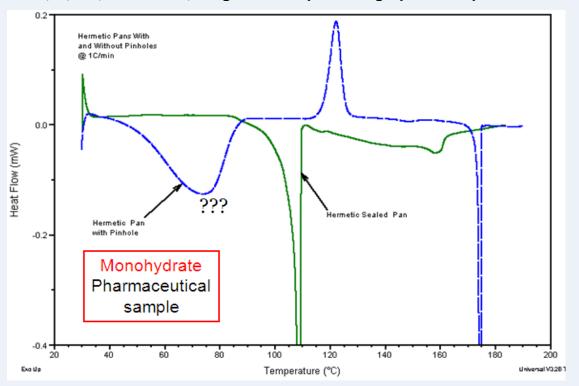




Sample preperation

Pan 선택

- 휘발 성분이 거의 없거나 휘발 되도 상관 없으면; Tzero low mass
- 휘발을 최대한 지연시키고 싶으면; Tzero hermetic (max. 3기압)
- 휘발 성분 함량이 꽤 높을 때, 휘발 속도를 지연시키고 싶으면; Pinhole hermetic
- 절대 휘발되면 안 될 경우; High-volume pan or high-pressure pan



중 유	온도 범위(で)	주 용도
Aluminum, Non-Hermetic	-180 ~ 600	Sample 과 Thermal Contact 이 우수함으로 일반적으로 가장 많이 사용되며 Solid 용으로 주로 사용됨
Aluminum, Hermetic	-180 ~ 600	핵상이나, 수분이 많거나, 취반성 시료에 주로 사용되며 3 기압까지 건덤
Coated-Aluminum, Hermetic	-180 ~ 600	fluorophosphate compound 로 코팅되어 있어 Aluminum pan 과 반응하는 서로에 주로 사용되어, 50°C 이상에서 aqueous solution 사용시 권함(코팅물질이 알루이랑과 수분의 반응을 당치함)
Aluminum, Solid Fat Index(SFI)	-180 ~ 600	핵상 시료의 표면적을 실정하게 휴지 시위구로로(Open 년 상태에서) 시료의 표면적에 의해 영향을 받는 설업, 즉 산화안정성 설립 등에 2일(현재의 경우 표면장에에 의해 응기에 받을 때 표면적이 각각 달라진으로 산소와 집하는 면객에 따라 실험 결과가 달라면 수 있음)
Gold	-180 ~ 725	600°C 이상, 앞투미늄과 반응하는 시료
Platinum	-180 ~ 725	백금을 축매로 사용하는 실험에 주로 사용됨.
Copper	-180 ~ 725	구리 천선용 피복재의 OIT(Oxidation Induction Time)실험 및 열안정성 실험
Graphite	-180 ~ 725	금속과 반응하는 시료(예 Aluminum 의 Melting)에 사용
Aluminum, Hermetic with Pin Hole	-180 ~ 600	Pan 의 뚜쟁에 Laser 로 뚫은 미세한 구멍이 있음. Boiling point 등(휘발성시료의 휘발/중발을 일정하게 유지)
Large Volume(110uL) Pan, Stainless Steel	-100 ~ 250	100 A. 구르 식품(전문의 호화반응), 의약등과 같이 수분을 다방 포함하며 시료량이 많아야 반응 측정이 용이한 시료에 사용. 내양 600 psi까지 건딩, 전용 Accessory Kit가 필요함. 개절 :302 SST
High Pressure Pan	-180 ~ 300	35 μl. 내압 1450 psi 까지 견딜. 분훼열 등을 측정하고자 할 정우 유용함. 전용 Accessory Kit 가 필요함.

- DSC pans



Measurement Know-how

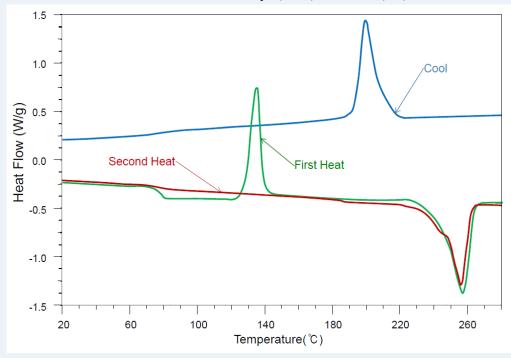
Max temp. 정하기

- 먼저 TGA부터 측정.

중량 감소 1%되는 점 nor decomposition

Method:

- "heat-cool-reheat" cycle Experiment
- First heat; data가 재료와 unknown thermal history에 영향을 받음
- Cool; data가 결정화 특성과 known thermal history에 영향을 받음
- Second heat; known thermal history의 함수로 data가 나옴



- thermoplastics



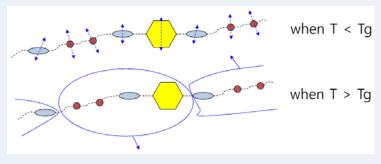
DSC Method segment list

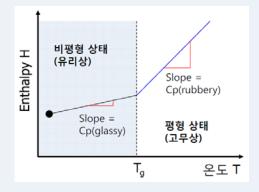
Segment	설명
Abort next segment on limit	• 특정 지정 조건이 되면 다음 step으로 넘어감
₩ Air Cool	• Cell 안으로 압축 공기를 통하게 함. 600도 이하에서만 작동
☐ Data storage	• 실험 중 signal을 raw data file에 저장하느냐 마느냐 결정
‡ ↑ Equilibrate	• Funace를 입력한 특정 온도까지 가열하거나 냉각 (데이터 저장을 개시하지 않음)
B ₀ External event	• 외부 Accessory(대표적으로 냉각장치인 RCS)를 켜고 끄는 것.
🧗 Flow Rate	• 실험 중 gas의 유량을 바꿈
∰-∯ Gas selection	• 실험 중 gas의 종류를 바꿈
♣ Increment temperature	• 지정된 온도로 올리고 equilibrate가 됨
I ←Initial temperature	• Funace를 지정한 온도까지 바꾸고, 이 온도에서 안정시킨 다음에 실험이 Resume key(toolbar나 menu의)를 눌러 다시 진행될 때까지 온도를 그대로 유지 (데이터 저장을 개시하지 않음)
↓→ Isothermal	• 앞 segment에서 지정한 온도를 일정 시간 유지
₽ Jump	• 온도를 지정 수치로 바꿔줌(빠르게) (데이터 저장을 개시하지 않음)
✓ Mark end of cycle	• Universal Analysis 2000에서 특정 segment별로 결과를 분리해서 보여줌
₽ Ramp	• 지정한 온도까지 시간에 따라 직선으로 온도를 올려줌 T=Rt+C에서 R값
♂ Repeat	• 지정한 번호의 segment부터 이 명령이 있는 하나 전의 segment까지 지정한 수만큼 반복
℧ Repeat until	• 하나나 그 이상의 segment를 지정해 준 마지막 온도에 도달하거나 지나갈 때까지 반복
Sampling interval	• Sampling rate를 지정, 단 단위가 'sec/point'기 때문에 sampling rate의 역수
₽ ₹ Step	• 지정한 시간 안에 지정한 숫자만큼 온도를 'jump'시켜 최종온도까지 도달 (자동적으로 data 저장)
₹ Zero heat flow	• 5분의 isothermal 시간의 맨 끝에 heat flow 신호의 절대값이 0이 되도록 함.



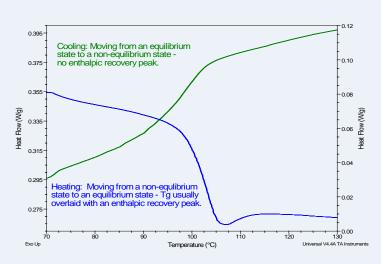
Applications; Glass transition

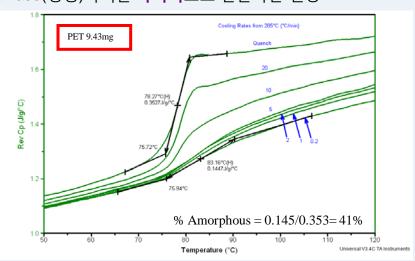
Glass transition





- 온도 상승에 의한 sample의 열운동 patten의 변화 -> Cp변화
- Step transition
- Amorpous phase가 glassy phase(비평형)와 rubbery phase(평형)사이를 가역적으로 전환하는 현상

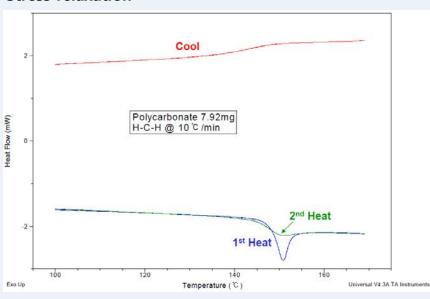


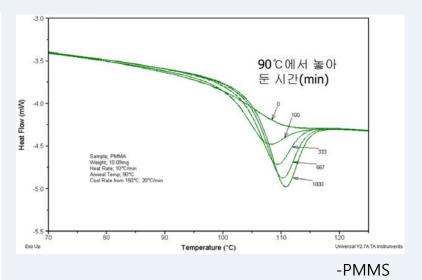




Applications; Stress relaxation

Stress relaxation





- Tg와 함께 나타난다.
- First heating 때만 나타나고, 한 번 Tg 이상으로 올라간 후 사라진다.
- Annealing time이 길수록 잘 나타나거나, Tg 부근으로 온도를 올려 두면 더 빨리 나타난다.

-> Tg는 냉각 때 잡는 것이 일반적



Applications; Melting

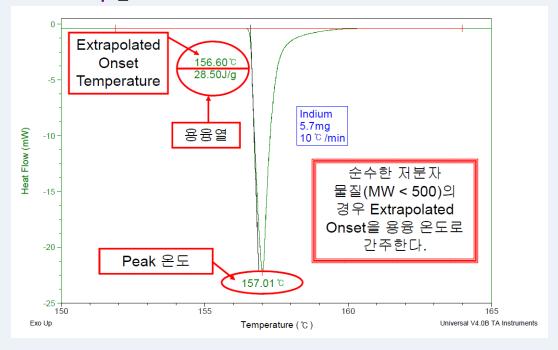
Melting

- Endothermic reaction
- Crystalline phase
- Melting은 peak에서 다 끝남

결정 상(Crystalline Phase) Tm이 있음 (가열할 때 흡열 피크) 비결정 상 유리전이 온도(glass transition temperature; Tg)가 있음 (Cp 변화 초래)

저분자

- Cp=∞ at Tm
- Onset temp.를 Tm

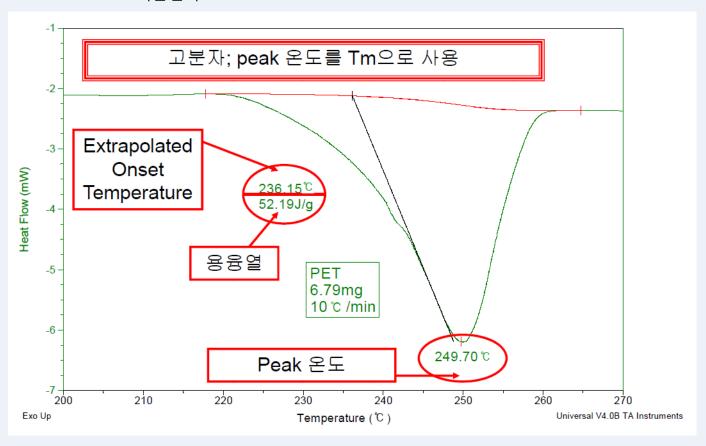




Applications; Melting

고분자

- Cp<∞
- Tm은 peak temp.
- Heat of fusion = 적분면적

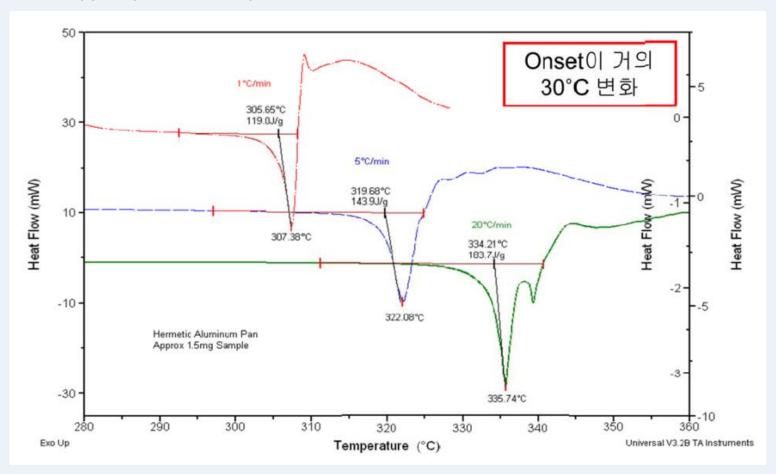




Applications; Thermal decomposition

Thermal decomposition

- Heating rate 영향이 매우 큼
- 흡열 이후 급격한 baseline 변화





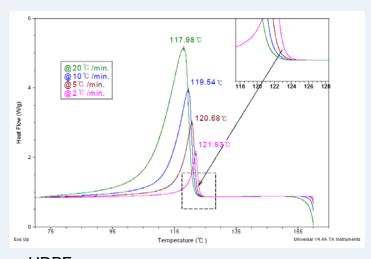
Applications; Crystallization

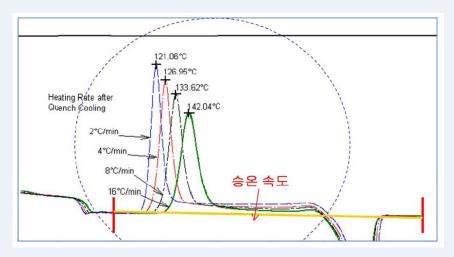
Crystallization

- Exothermic reaction

결정화 과정

- Seed or nucleant 생성 -> nuclei growth; kinetic process
- 승은 결정화; 고체의 비정질 구조가 규칙적으로 전환
- 냉각 결정화; 액체의 (비정질) 구조가 규칙적 구조를 가진 고체로 변화





amorphous

crystalline

- HDPE

- PET



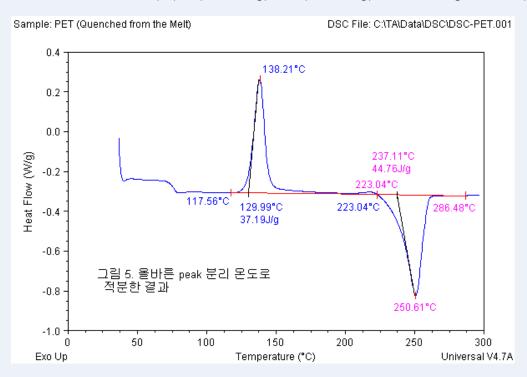
Applications; Degree of crystallization

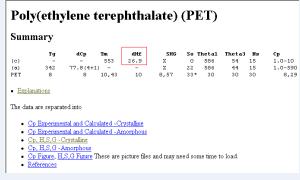
Degree of crystallization

- Sample의 초기 결정화도 = 용융 때 녹은 결정화도 - 용융 직전까지 추가로 결정화된 결정화도

$$\frac{26.9kJ/mol}{192g/mol} \times 1000 = 140J/g$$

- PET 초기 결정화도(%) = (44.76J/g)/1.4-(37.19J/g)/1.4=7.57J/g/1.4=5.4(%)



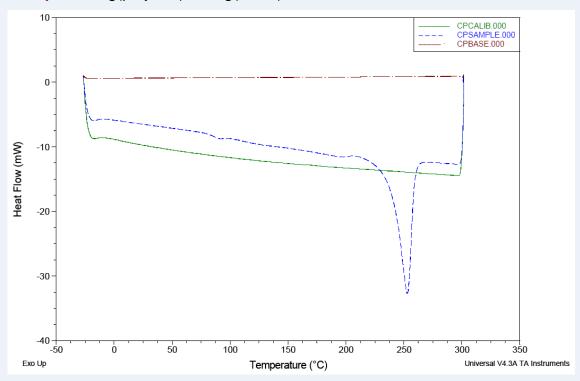


- ATHAS database



측정

- Empty pan; 비열을 구하고자 하는 실험 조건과 **동일한 조건의 Method**로 실험 앞과 뒤에 isothermal 10min
- 표준 시료; 보통 sapphire
- Sample; 20mg(polymer), 30mg(metal)





- Calibration; 비열상수
- ① Calculation of measured sapphire's Cp

$$C_{p, \ sapphire; \ measured}(T) = rac{W_{sapphire}(T) - W_{baseline}(T)}{m_{sapphire}\Delta T}$$

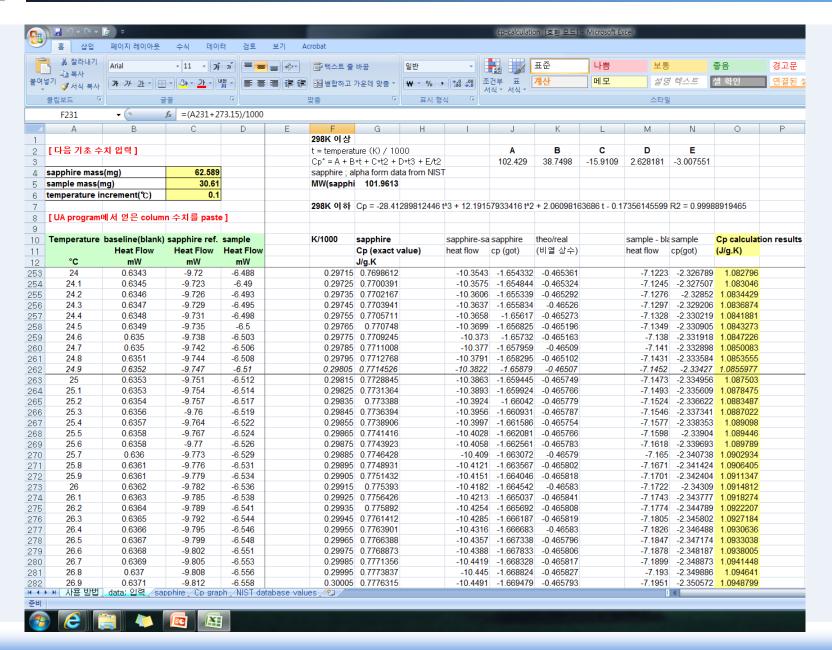
(W; heat flow)

- ② Polynomial regression C_p , sapphire; exact(T)
- ③ 비열상수 계산 $E(T) = \frac{C_{p, sapphire; exact}(T)}{C_{p, sapphire; measured}(T)}$

t	K	J/g°C	r	K	J/g℃	r	K	J/g℃
-183.15	90	0.0949	46.85	320	0.8188	286.85	560	1.0817
-173.15	100	0.1261	56.85	330	0.8373	296.85	570	1.0876
-163.15	110	0.1603	66.85	340	0.8548	306.85	580	1.0932
-153.15	120	0.1968	76.85	350	0.8713	316.85	590	1.0987
-143.15	130	0.2349	86.85	360	0.8871	326.85	600	1.1038
-133.15	140	0.2739	96.85	370	0.9020	336.85	610	1.1089
-123.15	150	0.3134	106.85	380	0.9161	346.85	620	1.1137
-113.15	160	0.3526	116.85	390	0.9296	356.85	630	1.1183
-103.15	170	0.3913	126.85	400	0.9423	366.85	640	1.1228
-93.15	180	0.4291	136.85	410	0.9545	376.85	650	1.1271
-83.15	190	0.4659	146.85	420	0.9660	386.85	660	1.1313
-73.15	200	0.5014	156.85	430	0.9770	396.85	670	1.1353
-63.15	210	0.5356	166.85	440	0.9875	406.85	680	1.1393

- (4) Calculation of measured sample's Cp C_p , sample; measured C_p , sample C_p , sa
- (5) Calculation of exact sample's Cp C_p , sample; exact $(T) = E(T) \times C_p$, sample; measured(T)

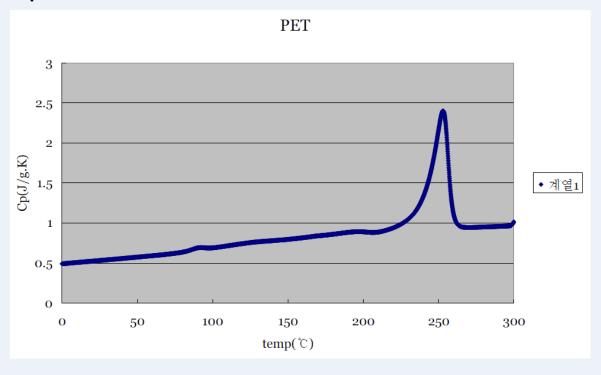






$$C_p$$
, sample; exact T = C_p , sapphire; exact T = $\frac{W_{sample}(T) - W_{baseline}(T)}{W_{sapphire}(T) - W_{baseline}(T)} \frac{m_{sapphire}}{m_{sample}}$

Cp data



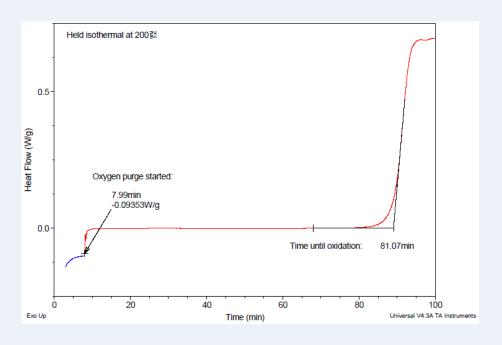


Applications; Oxidative stability

Oxidation Induction time

- 특정 환경에서 시료가 산화되기 시작할 때까지 필요한 시간을 알 수 있음
- Extrapolated onset point time

#	Running Segment Description
1	‡ ↑ Equilibrate at 50.00 °C
2	F Ramp 10.000 °C/min to 200.00 °C
3	↓→ Isothermal for 5.00 min
4	🖟 🖁 Select gas 2
5	✓ Mark end of cycle 0
6	Isothermal for 100.00 min



- 실험 시 주의 사항
- Lid를 덮지 않음(O2에 잘 접촉해야 하기 때문)
- Sample의 표면적과 묘양을 일정하게 맞춰야 함
- (대체로 샘플량은 10mg가 바람직)
- 실험 초 cell내 air를 없애기 위해 200ml/min으로 N2 흘려줌
- Pan 선택; pan의 급속산화물은 시료의 산화 반응에서 촉매로 작용할 수 있음
 - ->Cu pan나 alodine coated pan은 촉매 활성이 있어 OIT값이 짧아지는 경향이 있음



Applications; Cure fraction

Cure

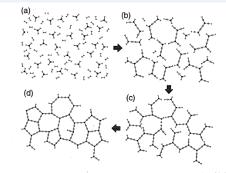
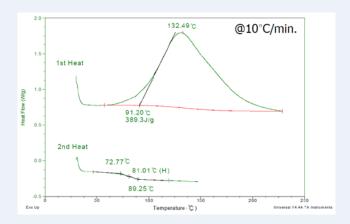
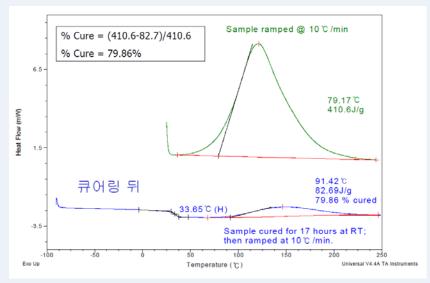


Fig. 1 Schematic. Two-dimensional representation of thermoset cure, starting with Astage monomer(s) (a); proceeding via simultaneous linear growth and branching to a B-stage material below the gel point (b); continuing with formation of a gelled but incompletely cross-linked network (c); and ending with the fully cured, C-stage thermoset (d).

- Thermosets
- Exothermic raction
- Irreversible reaction





Cure fraction

- % cure = (full-residual)/full*100

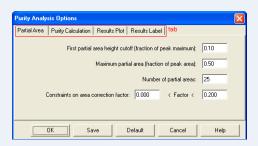
- epoxy



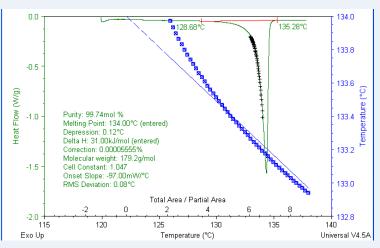
Applications; Purity

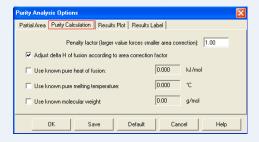
Purity

- 순도 측정에 대한 이론은 열역학적으로 2성분 혼합물의 공용 혼합물(eutectic mixture)에 대한 이론에 근거



- Partial area; 일정 온도 변화가 있을 때 sample이 얼마나 더 녹는가를 해석하여 순도를 구함 (일정 온도 변화=온도 변화 구간)



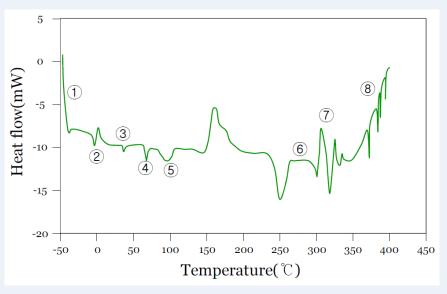


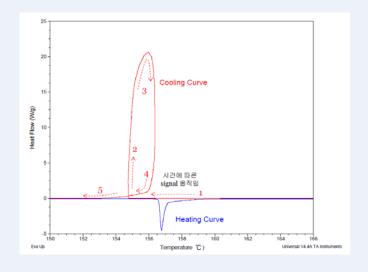
- Purity calculation; Main component의 Tm, 용융엔탈피, 분자량 입력

- '잘 계산된 결과 graph'는 그림에 네모 mark의 직선과 동그라미 mark가 '점근하는' 모양임

Interpreting unexpected peak

Unexpected peak or signal의 전형적인 유형들

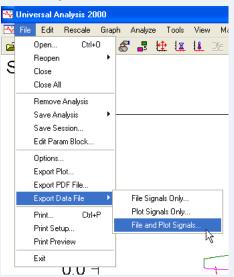


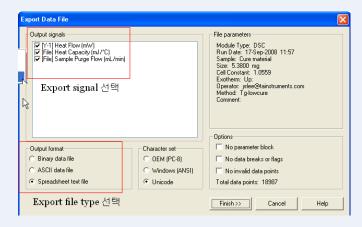


- ② 0°C 주변의 이상한 peak -> lid가 완전히 닫히지 않았거나, purge gas에 수분이 함유
- ③ 온도에 한정되지 않는 이상 peak -> sample의 움직임
- ⑧ 발열 과정에서 보이는 날카로운 흡열 peak -> leak
- ⑨ 냉각 과정에서 보이는 이상한 발열 peak -> supercooling



Text export

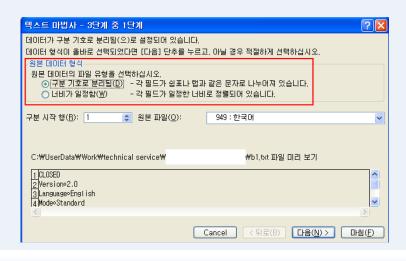


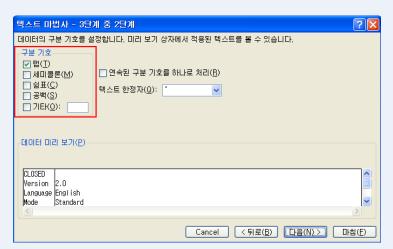


Finish -> Storage

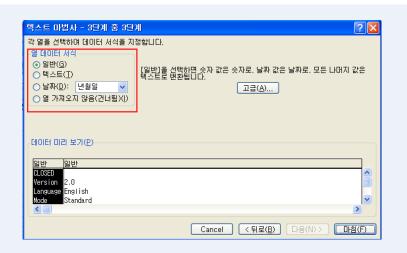
- 저장 경로에 한글 사용 금지

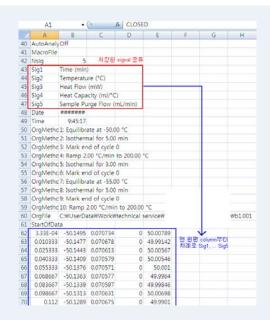
Text import at spreadsheet program



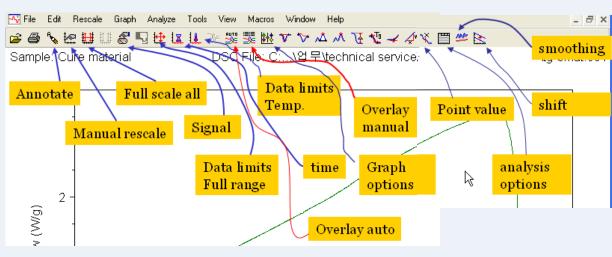






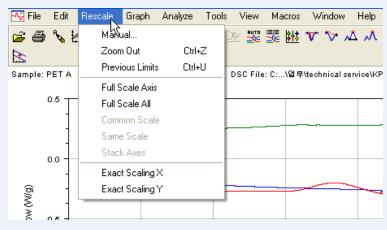


Tool bar & pop up메뉴



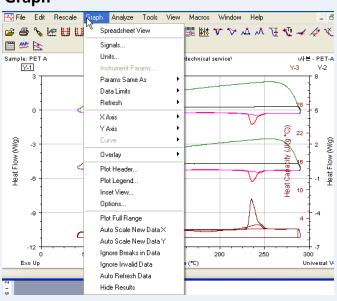


Rescale



- Manual; 손으로 입력하여 스케일 조정
- Full scale axis; 적절한 범위를 자동으로 맞춘다.
- Full scale all; 모든 축에 대해 한 번에 Full scale axis 수행
- Common scale; Y축 여러 개를 동일한 scale로 조정
- Stack axis; 다른 그래프들이 차지하는 공간을 겹치지 않게 표시

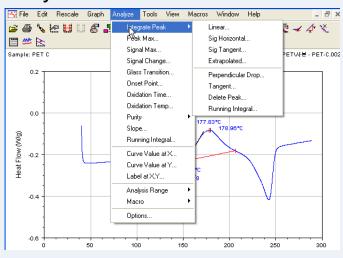
Graph

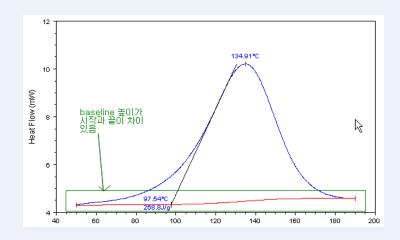


- Signal

Signal Selection	n 🗵
_Y1	
Signal:	Heat Flow (W/g) ▼ Type: Normal ▼
-Y2-	
Signal:	Not Used Type: Normal
-Y3-	Not Used signal type 선택; 통상, 미분형, 무메모리 모르는
Signa:	Heat Capacity (J/(g*C)) Type: Normal
-Y4-	Sample Purge Flow (mL/min)
Signal:	Not Used ▼ Type: Normal ▼
X	
C Time (min)	X축에 사용한 signal 선택
Temperate Tempera	
C Signal:	Heat Flow (W/g) ▼ Type: Normal ▼
	OK Save Default Cancel Help
	OK Saro Perduik Carred Trep

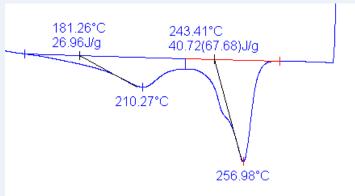
Analyze



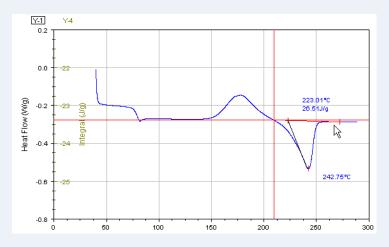


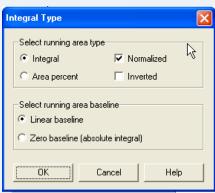
Integrate Peak

- -Linear; 가장 흔히 사용. Baseline을 직선으로 잡는다.
- -Sig Horizontal; Peak가 시작되는 점과 끝나는 점이 다를 때 사용.
- -Perpendicular drop; Peak 두 개 이상이 붙은 것처럼 보일 때 분리하여 적분값을 보임.

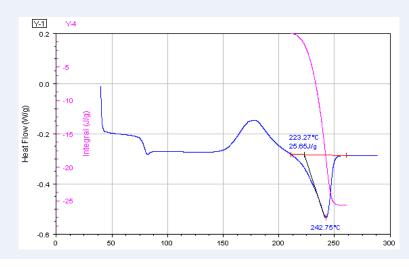




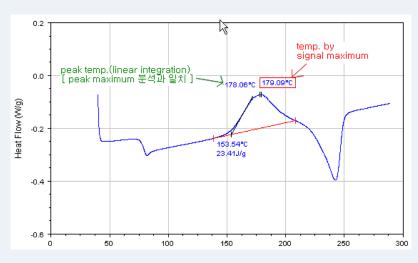




- -Running integral; Peak를 누적적(accumulative)결과를 보고 싶을 때 사용. (ex. Curing에서 반응 진행율 확인...) 방법; 보통을 적분 과정을 거침->(Anaylze)running integral...을 선택
 - ->marker 두 개 나타남->enter or 우클릭(pop-up메뉴_accept limits 선택)->위 왼쪽 그림의 option box뜸
 - ->default or zero baseline을 선택하면 시작점의 signal을 기준으로 적분 시작







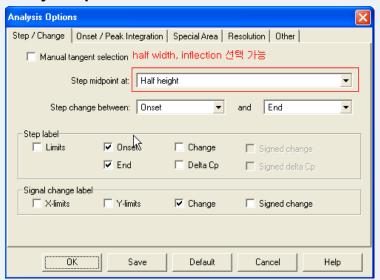
-Integrate peak, peak maximum, signal maximum

; Integrate peak과 peak maximum으로 peak point를 찾을 때 값이 같음.

But signal maximum은 항상 똑같지는 않음

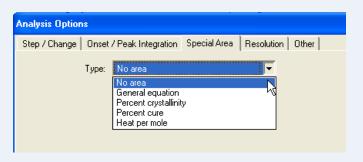
-> 앞의 두 개는 baseline 기울기와 같은 접선을 그어서 만나는 점이 peak point지만, signal maximum은 단지 signal이 가장 큰 점이기 때문

Analysis options

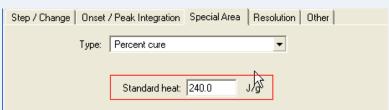


Tg를 측정하는 세 가지 option 중 선택

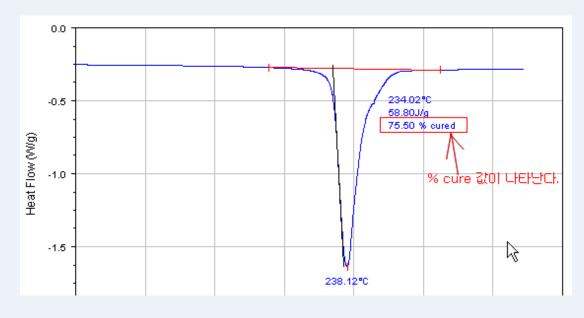




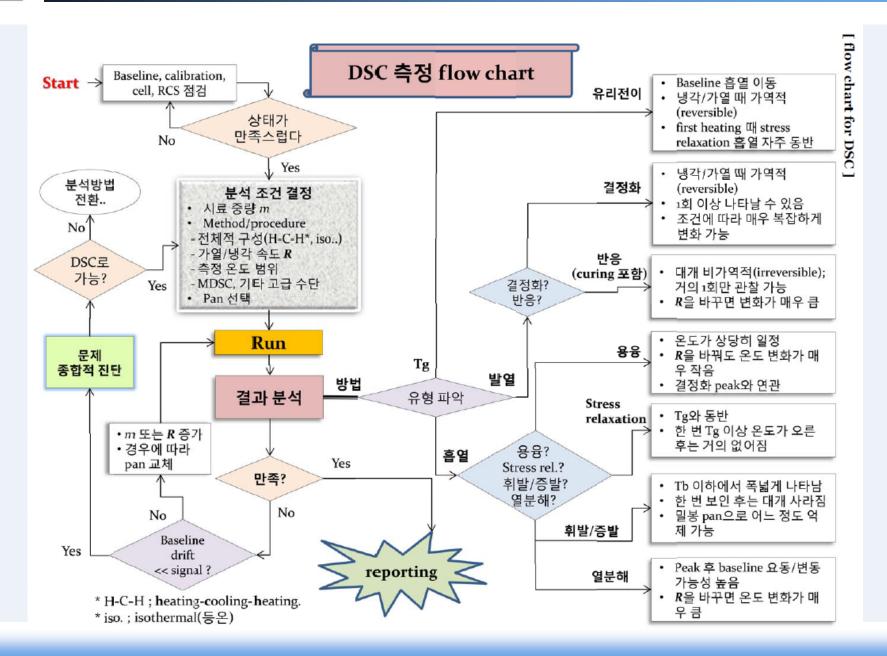
- -Special area; 특정 흡열/발열 peak 수치와 sample의 peak 흡열/발열량을 비교
- ->결정화도, curing 진행률, 몰당 발열량 등을 입력하면 나오는 용융/발열 peak를 적분하면서 입력치와 비교



Ex. Percent cure를 선택->standard heat을 입력하는 항에 원료를 100% curing할 때 나오는 열량 240J/g로 가정하고 240을 입력



측정 algorithm





울산과학기술대학교 연구지원본부 운영지침

- 제정 2012.9.26, 지침 제 44호
- 개정 2012.00.00. 지침 제 00호
- 제1장 총칙
- 제1조(목적) 이 지침은 「연구지원본부 운영규정」제9조에 의하여 울산과학기술대학교 연구지원본부(이하 "연구지원본부"라 한다)의 운영에 필요한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.
- 제2조(적용범위) 이 지침은 본 대학교의 교수, 대학원생, 학부생, 연구원 및 연구지원본부 수시 출입자, 그리고 장비 담당자에게 적용된다 .
- 제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
- 1. "자율 사용"이라 함은, 본 대학교에 소속된 교직원 또는 학생 중에서 연구지원본부에서 정한 절차를 따라 자율 사용 자격을 얻은 자가, 장비담당자의 도움 없이 독립적으로 장비를 이용하는 것을 말한다.
- 2. "자율 사용자"라 함은, 제1호의 "자율 사용"에 관한 자격을 얻은 자를 말한다.
- 3. "분석 및 공정 의뢰"라 함은, 연구지원본부의 공용장비를 이용하여 시험분석 또는 공정의 결과를 얻기 위하여 장비담당자에게 일련의 분석 및 공정 과정을 의뢰하는 것을 말한다.
- 제2장 운영관리
- 제4조(출입관리) ① 연구지원본부의 각 실 중 출입 제한이 있는 실험실의 출입 권한을 얻기 위해서는 신청서를 작성하여 지도교수와 연구지원본부의 담당자의 승인을 득한 후 등록해야 한다.
- ② 장비 유지관리 및 보수의 목적으로 출입하고자 하는 경우, 담당자의 동행 또는 승인 하에 출입해야 한다.
- ③ 출입자 안전 교육이 필요한 실험실은 실별로 정한 별도의 교육을 선행하여 실시한 후 출입을 허가한다.
- 제5조(분석 및 공정 의뢰) ① 연구지원본부에서 지원 가능한 분석 및 공정에 대한 의뢰는 의뢰자와 장비 담당자간 사전에 직접 협의한다
- ② 분석 및 공정을 의뢰하는 자는 담당자가 장비 또는 시설의 정상적인 작동과 안전을 유지하는데 필요한 정보 및 연구 내용을 파악할 수 있도록 협조하여야 한다.
- ③ 분석 및 공정 서비스는 선착순 응대하는 것을 기본 방침으로 하며, 장비 점검 및 수리 등 특이사항 발생 시에는 장비 담당자의 판단에 따라 의뢰 내용을 유보 또는 취소할 수 있다.



울산과학기술대학교 연구지원본부 운영지침

- ④ 의뢰자로부터의 특별한 요청이 없을 경우, 각 담당자는 의뢰 결과를 통보한 날로부터 7일을 초과한 시점에 시료를 폐기할 수 있고 3 개월을 초과한 시점에 분석 및 공정 서비스 결과물 또는 결과 데이터를 폐기할 수 있다.
- 제6조(자율 사용 자격) ① 자율 사용 자격을 취득할 수 있는 자는 본 대학교에 소속된 대학원생, 연구원, 교수, 그리고 지도 교수의 승인을 얻은 학부생으로 제한한다.
- ② 자율 사용 자격은 각 실험실 별로 정한 조건(안전 교육, 장비 사용 교육, 평가 등)을 만족시키는 자에게 부여한다.
- ③ 자율 사용자 명단은 6개월마다 갱신하여 연구지원본부 홈페이지에 공지된다.
- ④ 장비 사용 최소 횟수(최근 6개월간 10회) 미만일 경우 또는 장비 담당자의 판단에 의하여 자격이 취소될 수 있으며, 자격이 취소되었을 경우 담당자와 협의 후 재교육을 통하여 자격 부여가 가능하다.
- 제7조(자율 사용자의 의무) ① 자율 사용자는 장비 사용시 교육 받은 내용을 준수하고, 특이사항 발생시 담당자와 반드시 협의하며 연구 장비․시설의 작동과 안전 유지에 협조하여야 한다.
- ② 자율 사용자는 해당 장비의 이용기간 동안 본인의 부주의로 발생한 사고, 기기 손상, 고장 및 분실 등에 대해 책임을 지고 보상한다.
- ③ 장비 사용 예약의 취소 기한은 예약한 사용 시간의 시작 시점으로부터 24시간 전 까지 이며, 예약 취소를 원할 때는 반드시 장비 담당자에게 메일 또는 전화로 연락을 취해야 한다.
- ④ 장비를 예약하여 사용하던 중에 예약 시간을 초과하여 장비 사용을 계속하기 원할 때는, 예약 시간 종료 전에 담당자에게 반드시 연락을 취하여 가능여부를 확인하고 초과 시간 예약 후 장비를 사용해야 한다.
- ⑤ 야간 또는 장비 담당자의 정규 근무시간(평일 09:00~18:00)이 아닌 때에 장비 사용 후에는 소등.출입문단속.주변 정리 등을 확인하고 퇴실한다.
- 제8조(자율 사용 제한) ① 연구지원본부는 사용자 다수의 편의와 쾌적한 연구환경 유지 및 사용자의 장비 사용 의식 수준 제고를 위하여 사용자에게 제재를 가할 수 있다.
- ② 제1항의 제재 기준은 별표1「공용장비 사용자 벌점 부과 및 조치 기준」에 따른다.
- 제9조(시험분석료 청구) ① 분석 및 공정 의뢰자 또는 자율 사용자에게 분석 및 공정 종료 후 익월에 시험분석료 청구서를 발송하며, 시험분석료는 계좌로만 납입할 수 있다.
- ② 분석 및 공정 의뢰자와 자율 사용자는 「연구지원본부 운영규정」제8조에 정한 시험분석료 기준에 의하여 청구되는 금액을 소정의 절차를 따라 납부할 의무를 가진다.
- ③「연구지원본부 운영규정」제8조에 정한 시험분석료 기준은 의뢰 또는 사용 전에 의뢰자 또는 사용자에게 제공될 수 있다.
- ④ 최초 의뢰 또는 사용시에는 사업자 등록증 및 통장 사본을 연구지원본부 행정실에 송부하여야 한다.
- ⑤ 사업자 등록증의 변경이 있을 시 미리 행정 담당자에게 변경 사실을 고지하고 사본을 송부하여야 한다.
- ⑥ 시험분석료 청구서는 연구지원본부 행정실에서 발급하며, 청구서 송부 시점으로부터 1개월 이내에 납부하여야 한다. 납부가 연체되는 경우, 연구지원본부는 해당 사용자 및 연구실에 서비스 지원을 중단할 수 있다.



울산과학기술대학교 연구지원본부 운영지침

- ⑦ 분석 및 공정 의뢰자의 실수로 인해 분석 및 공정 과정에 소요되는 시간이 증가한 경우 시험분석료를 추가로 청구할 수 있다.
- 제10조(기타) 이 지침의 시행에 필요한 기타 세부 사항은 각 실별 규정에 따른다.
- 부칙(2012.9.26)
- 이 지침은 공포일로부터 시행한다.
- 부칙(2012.00.00)
- 이 지침은 공포일로부터 시행한다.



Thank you for your attention